# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-218644

(43) Date of publication of application: 26.09.1991

(51)Int.Cl.

H01L 21/60 H05K 1/14 // H01B 1/22

(21)Application number: 02-014018

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

24.01.1990

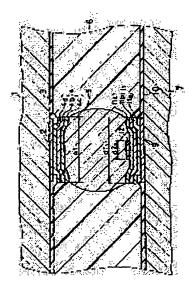
(72)Inventor: FUJIWARA TAKESHI

## (54) CONNECTION STRUCTURE OF CIRCUIT BOARD

### (57)Abstract:

PURPOSE: To contrive to relax a stress concentration on the connection parts of a solder bump by a method wherein a part, which is not connected to the solder bump, is provided on the electrode of a size to correspond to that of the electrode on the other side of one of first and second circuit boards.

CONSTITUTION: A surface protective film 10 on a circuit board 7 is partially removed and a pad 11 of a three layer structure, which is constituted of a first layer consisting of chrome, a second layer 11b consisting of copper and a third layer 11c consisting of gold, is formed on a wiring 9, whose surface is exposed, and constitutes an electrode along with the wiring 9. Moreover, a layer 12, whose outer diameter is smaller than that of the pad 11 and to which a solder bump is not adhered, is formed on the pad 11. Accordingly, while the upper and lower outer diameters subsequent to the connection of the solder bump 5 to the electrode are equally kept, one side of the connection areas of the bump can be made



smaller than the other side. Thereby, a stress concentration on the connection parts of the bump is relaxed and the improvement of the reliability of the connection of the bump is achieved.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

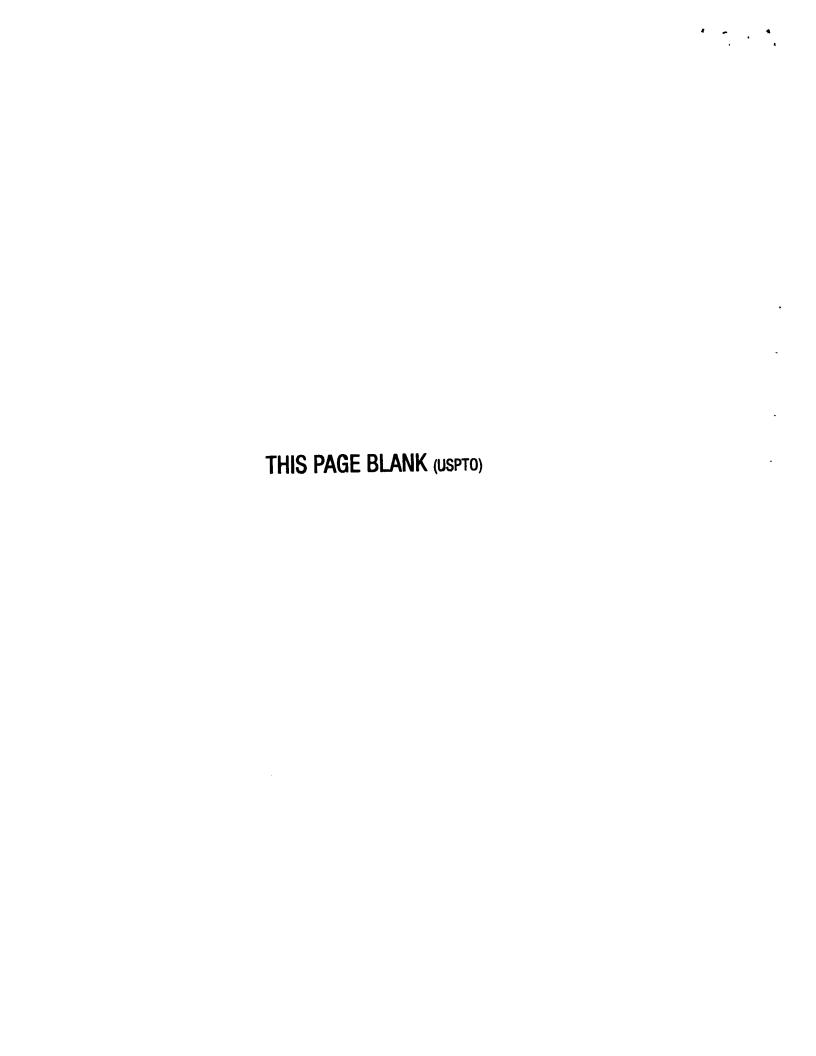
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision



#### ⑫公開特許公報(A) 平3-218644

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月26日

H 01 L 21/60 H 05 K H 01 B

3 1 1 S

6918-5F 8727-5E

A D 7244-5G

未請求 請求項の数 1 (全5頁) 審査請求

69発明の名称

回路基板の接続構造

願 平2-14018 创特

願 平2(1990)1月24日 忽出

原 @発 明 者

司 盘

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社 る出

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

外1名 79代 理 人 弁理士 西教 圭一郎

1、発明の名称

回路差板の接続構造

2、特許請求の範囲

電極を有する第1の回路基板と、第1の回路基 板の電極に対応する位置に電極を有する第2の回 路基板とを、半田バンプを加熱熔融することによ って世気的に接続する回路基板の接続構造におい · T 、

第1の回路基板または第2の回路基板のいずれ - かー方の回路基板の他方の電極に対応する大きさ の電極に、半田パンプによって接続されない部分 を設けることを特徴とする回路基板の投続構造。 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体回路基板、セラミック回路基 板、フレキシブル回路基板、ガラス回路基板また はプリント回路基板などの回路基板を、他の回路 **益 板 に 電 気 的 に 接 続 す る た め に 好 遠 に 実 雑 さ れ る** 回路基板の接続構造に関する。

従来の技術

従来、上記各種の回路基板の電極を他の回路基 板の電極に接続する方法としては、WB(Nire Bonding) 法やFC (Flip Chip) 法などがある。

WB法は、AuやAlなどの細線を用いて、一 ・方の回路基板の各電極を、他方の回路基板の対応 する各電極に順次接続する方法である。

FC法は、両回路基板を対向した状態で、たと えば半田バンプを加熱溶融することによって電極 聞を接続する方法である。この方法は、後続すべ き電極数に比例して結構時間も増大してしまう前 記WB法と比較して、接続すべき電極数が増加し ても紡株時間が変わらないという特のを有する。

第3図に、半導体回路基板1と他の回路基板7 を、従来のFC法を用いて接続した平面図を示す。 第3回中、電極接続部は点線で示されている。

また第4回は、第3回の切断面線ドードから両 回路基板1、7をその厚み方向に且って切断した 断面図である。第4図を参照して、半導体回路基 板1の表面にはアルミニウムの配線2が形成され、

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

この配線 2 上にその一部がエッチング除去された 穿孔部を有する強化ケイ素から成る表面保護膜 3 が放着されている。

さらに、この表面保護膜3上には、穿孔部を中心に第1層4aをクロム、第2層4bを網、第3 層4cを金とする3層構造のパッド4が形成され、 配線2とともに電話を構成している。

一方、他の回路基板でにも上記と同様に、表面保護膜10が一部除去され、露出したアルミニウムの配線9上に、第1層11aをクロム、第2層11bを網、第3層11cを金とする3層構造のパッド11が形成され、配線9とともに電極を構成している。

半導体回路基板 1 の電極と他の回路基板 7 の電極とは、半田バンプラを介して電気的に接続され、さらに、耐湿性等の信頼性を向上させるために、基板 1 、 7 間に援贈 6 が注入されている。

このような半田バンプラによる接続において、 半導体回路基板1自身の不良または接続不良など のために樹脂6を注入する前に、不良の半導体回

合、半田バンプ 5 に加わる熱応力は回路基板 7 側の方が半導体回路基板 1 倒よりも大きくなり、また回路基板 7 側に応力集中を招き、回路基板 7 側の接続信頼性が低下するという問題があった。

したがって本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決した回路基板の接続構造を提供することである。

譲匿を解決するための手段

本発明は、電極を有する第1の回路基板と、第 1の回路基板の電極に対応する位置に電極を有する第2の回路基板とを、半田パンプを加熱帯散することによって電気的に接続する回路基板の接続構造において、

第1の回路基板または第2の回路基板のいずれか一方の回路基板の他方の電極に対応する大きさの電極に、半田バンプによって接続されない部分を設けることを特徴とする回路基板の接続構造である。

作 用

本発明に従えば、第1の回路差板または第2の

路装板を取外す必要が生じる場合がある。

不良の半導体回路基板 1 の取外しは、一般に回路基板 7 を加熱し、半田バンプラを軟化させ、力学的に外力を加えて行われている。

このとき従来は第4回に矢符は1 および は3で ではように、半導体のパッド 1 1 の外径 は 4 日 日 路 基 板 7 のパッド 1 1 の外径 日 路 番 板 7 の 破断部分を回路 4 日 日 なわちパッド 1 1 の 第3 間 1 1 に 上 田 パンプ 5 の 接続部付 近とし、かつ 6 半田の量が一様になるようにしている半田の種がの取付けが容易になるようにしていまか。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、上述した従来の接続方法では、 四基板1、7の接続後半田パンプの外径が上下で 不均等となっている。

このため、たとえば半導体回路基板 1 の発熱や 環境温度の変化によって半導体回路基板 1 と回路 基板 7 の熱膨張率の差に伴う熱応力が発生した場

回路基板のいずれか一方の電極に半田バンアによって接続されない部分を構成することによって、 半田バンアの接続後の外径を上下均等に保ちなが ら、接続面積を一方を他方よりも小さくすること ができる。

実 施 例

第1回は本発明による回路差板の接続構造の一 実施例を示す新面図で、回路差板7個のパッド1 1に半田が付かない間12を構成したものである。

さらにこの表面保護膜3上には、穿孔部を中心

THIS PAGE BLANK (USPTO)

としてスパッタリング法やエレクトロンピーム法などの素者法またはメッキ法などによって、第1間4aをクロム、第2間4bを網、第3間4cを金とする3間構造のパッド4が形成され、配線2ともに電極を構成する。

本実施例では、パッドを3層構造としたけれどし、パッドは親半田金属圏とパリアメタルを2層構造にしてもよい。この向上するはCCUに、Ni、ABに対してもよびそれらの合金を用いる。とはできる。パリアメタル間は、新転しておよびそれらいたとよばTi、W、Crなどの金属およびそれらの合金が使用できる。

一方、回路基板7上にも上記と関係に表面保護 棋10が一部除去され、表面が篩出した配線9上 に、第1層11aをクロム、第2層11bを解、 第3層11cを金とする3層精造のパッド11が

両基板1、7間に樹脂6を注入してもよい。

以上、本発明の回路基板の接続構造によると、 半田バンプラの外径が上下均等になり、さらに回 路基板7個では層12の部分を除くバッド11面 で半田バンプラによる接続が行われる。

第2図も本発明による回路基板の接続構造の一 実施例を示す断面図で、回路基板で側のパッド1 1内側に半田が付かない部分を構成したものである。

さらにこの表面保護膜3上には、穿孔部を中心

形成され、配線9とともに電極を構成する。配線 9および表面保護膜10を構成する物質は前記と 同様である。

さらに、このパッド11上には、外径(第1図中矢符d2で示す)がパッドの外径(第1図中矢符d1で示す)よりも小さい半田が付かない雇1 2が形成されている。

この暦12は、たとえばボリイミド、Tiなどから成りパッドと両様に、スパッタリング法やエレクトロンビーム法などの蒸着法あるいはメッキ法などを用いて形成する。またこの暦12は、接続の信頼性および半導体回路基1の取り外しを考慮して、パッド11と半田パンプラとの接続面の50~95%の範囲を占めるような大きさにすることが好ましい。

半導体回路差板1の電極と回路基板7の電極とは、レジストパターン形成法を用いたメッキ法やメタルマスクを用いた蒸着法などによって形成された半田パンプラを介して電気的に接続される。 さらに、耐温性等の信頼性を向上させるために、

としてスパッタリング法やエレクトロンビーム法などの蒸着法またはメッキ法などによって、第1暦4aを何、第3暦4cを 金とする3層構造のパッド4が形成され、配線2 とともに電極を構成する。

一方、回路基板7上にも上記と同様に、表面保 健康10が一部除去され、露出した配線9上に3 層構造のパッド11が形成されている。このパッ ド11は、第1層11aを半田が付かないポリイ ミド、Tiなどの材料、第2層111 bを網、第3層11 cを金で構成しており、第2層11 b b および第3層11 c には、エッチングによって第2図中矢符で示す外径 d 2 の穿孔部を設けている。

半導体回路基板 1 の電極と回路基板 7 の電極と回路基板 7 の電極と回路基板 7 の電極と回路を 放って がまる はく かっこう を 用いた 業者 法などによって 形成 たき はん できない できない でいる は いん でん は に いる は に は に は に

以上、本発明の回路基板の接続構造によると、 半田パンプラの外径が上下均等になるとともに、 回路基板7 餌では、穿孔部を除くパッド1 1 面で 半田パンプによる接続が行われる。

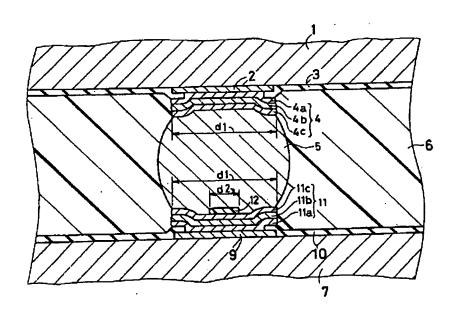
#### 発明の効果

以上説明したように、第1の回路基板または第 2の回路基板のいずれか一方の電板に、半田バン プによって接続されない部分を構成して接続面積 を他方よりも小さくするとともに、半田バンプの 外径を上下対称の安定した形状に保つことによっ て、不良の回路基板の交換性を損なうことなく、 従来のような半田バンプ接続部への応力集中を緩 和することができて、接続信頼性が向上する。 4、図面の簡単な説明

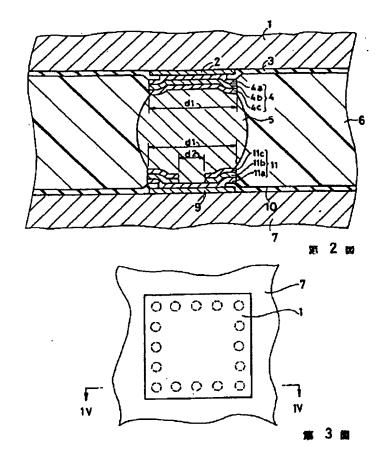
第1 図は本発明の回路基板の接続構造を示す断面図、第2 図は本発明の回路基板の接続構造を示す断面図、第3 図は従来技術の回路基板の接続構造を示す平面図、第4 図は従来技術の回路基板の接続構造を示す断面図である。

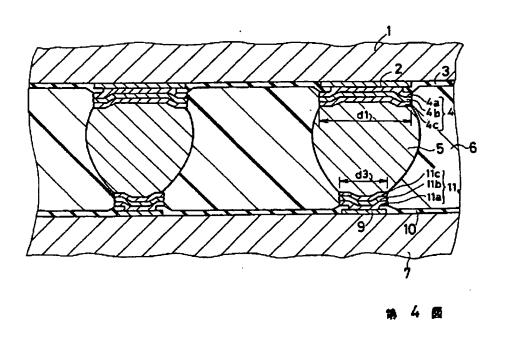
1 … 半導体回路基板、 2 …配線、 3 … 表面保護膜、 4 … パッド、 5 … 半田バンプ、 6 … 樹脂、 7 … 回路基板、 9 … 配線、 1 0 … 表面保護膜、 1 1 … パッド、 1 2 … 半田が付かない層

代理人 并理士 西教 圭一郎



第 1 図





THIS PAGE BLANK (USPTO)